

# 中国における

## 模倣品の現状と今後

中国における産業財産権の出願・権利・活用と、日本企業製品に対する模倣被害の現状と対策等を、具体的な事例を交えてご講演いただきます！

日時

6月8日(水) 10:45 ~ 12:15

講師

張 立岩 (Ms.Zhang Liyan) 氏

中科專利商標代理有限公司 日本事務所代表

金沢工業大学 客員教授

(社)発明協会 模倣被害アドバイザー  
(2010年度)



申込

申込は不要(参加無料)

場所

深草学舎 21号館101教室

【主催】龍谷大学知的財産センター 【協力】龍谷大学法学部

お問い合わせ先

龍谷大学知的財産センター (瀬田学舎RECホール1F)

TEL:077-544-7270 / FAX:077-544-7263 / Mail:chizai@ad.ryukoku.ac.jp

<http://chizai.seta.ryukoku.ac.jp>